Japanese Unexamined Patent Application Publication No. 63-58708

Japanese Patent Application No. 61-202925

Claim

5

10

20

An anisotropic electrically conductive film, which electrically connects a plurality of electrically conductive patterns formed on a substrate to a plurality of electric conductors to be electrically connected in correspondence to the electrically conductive patterns by being interposed between the electrically conductive patterns and the electric conductors, being characterized in that the inner wall of a cylindrical straight hole opening formed in an insulating thin film is covered with an electrically conductive thin film.

[Advantage of the Invention]

As has been described, the present invention can easily obtain a highdensity anisotropic electrically conductive film by plating the inner wall of a cylindrical straight hole opening formed in an insulating thin film.

Brief Description of the Drawings

FIGS 1(a), 1(b) and 1(c) are process diagrams depicting a first embodiment according to the present invention; and

FIGS 2(a), 2(b) and 2(c) are process diagrams depicting a second embodiment according to the present invention.

and reger blenk (uspic)

In these figures, numerals 1 and 11 each denote an insulating thin film; numeral 2 denotes a plated protective film; numerals 3 and 12 each denote a cylindrical straight hole; and numerals 4 and 13 each denote an electrically conductive thin film.

Vils POOS BIOTH MEDIC

⑩ 特許出願公開

@ 公 開 特 許 公 報 (A) 昭63-58708

@Int Cl.4

識別記号 广内整理番号

3公開 昭和63年(1988)3月14日

H 01 B 5/16 H 01 R 11/01 7227-5E A-6465-5E

審査請求 未請求 発明の数 1 (全3頁)

②発明の名称 異方性導電膜

②特 願 昭61-202925

愛出 願 昭61(1986)8月29日

砂発明者 宮沢 和加雄

長野県諏訪市大和3丁目3番5号 セイコーエプソン株式

会社内

①出 願 人 セイコーエブソン株式

東京都新宿区西新宿2丁目4番1号

会社

邳代 理 人 弁理士 最 上 務 外1名

明 細 存

発明の名称

異方性 導電 段

特許請求の範囲

基板上に形成された複数の導電パターンと、放 等電パターンに対応して電気的に接続される複数 の導電体との間に介在させることにより、両者を 電気的に接続する異方性導電膜において、絶縁性 薄膜に開口した円筒状証孔の内壁は導電性薄膜で 被関されている事を特象とする異方性導電膜。

発明の詳細な説明

〔産業上の利用分野〕

本発明は、基板上に形成された複数の非電パターンに対し、夫々対応する他の導塩パターンあるいは他の集核回路(以下ICと路記する)等の電子部品のリードの様な導塩体との接続する場合においての、接続特性向上に関するものである。(発明の概要)

基板上に形成された複数の導電バターンと、該導電バターンに対応して電気的に接続される複数の導電バターンあるいはICとの間に介在させるとにより、両者を電気的に接続する異方性導電膜において、絶縁性薄膜に円筒状直孔を開けるととし、内壁を導電性薄膜で波役し異方性を付与したとにより、接続特性の向上を可能にしたものである。

〔従来の技術〕

従来の異方性導電膜を用いた接続には、カーボンファイバー入りの導電性熱溶融型接着剤と、絶缺性熱溶融型接着剤を交互に筋強りした接着剤脂を、導電バターンとこれに対する導電体との接続節に介在させる接続がある。

(発明が解決しようとする問題点)

しかし、筋塗りの幅を狭まくするには限界があ り、狭ピッチの導電パターンに対する接続には適 さない。

又、 接続部においては、 その接続が比較的抵抗 の高いカーボンによって行なわれているために、 MARIN PORCE ENGINEER CONTRACTOR

特開昭63-58708(2)

との接続節に貧疏を多く流す事は出来ない。

さらに、導電パターンおよび導電体との接続が 接触のみであり、化学変化を供なわないので、接 校抵抗のパランキ、信頼性の低下等の問題もある。… によう(6)図の如くの異方性導電質が完成する。……

本発明はこの様な問題点を解決するもので、そ の目的とするところは、狭ピッチの接続が可能で あり、接続特性の向上が可能である異方性導電膜 を提供するところにある。

(問題点を解決するための手段)

本発明の異方性導電膜は、絶縁性薄膜に開口し た円筒状直孔の内壁を導電性薄膜で被覆してある 事を特徴とする。

(與施例)

以下、本発明について、実施例に基づき詳細に 設明する。

第1図は本発明の第1の央施例を工程順に示す 図である。まず(4) 図の如く、絶縁性群膜1の両面 に無世界メッキ保護膜2を貼り付けたのちに、レ ーザピーム等を用い、円筒状直孔3を閉口する。 次いで(6) 図の如く無電界メッキ槽に役置するこ

又、さらには、互いに世気的に接続する導電バ メーンと、これに対応する導電体との間は、金異 による接触であり、低抵抗接続を確実に行りこと ができる。特に例えば、ニッケル準度を被覆した 後に、ハンダ等の低融点金属を被覆した異方性導 **電膜を用いた接続で、加熱圧滑を施すととにより** 金属の融強による接続が可能となり、さらに確実 な接続を行うことができる。

図面の簡単な説明

第1四(a)(b)(c)は、本発明による第1の実施例の て程図である。

第2図(a)(b)(c)は、本発明による第2の実施例の 工程図である.

図中、1,11は絶象性薄膜

- はメッキ保護艇
- 3,12は円筒状直孔
- 4.13 は導電性薄膜

泹 H

出 組 人 セイコーエブソン株式会社 代理人 弁牌十 龄 上 務 他1名

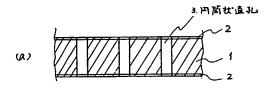
とにより、絶象性摩膜に開口した円筒状直孔3の 内壁に導電性薄膜、たとえばニツケル薄膜4を技 変する。次に無電界メッキ保護袋2をはがすこと

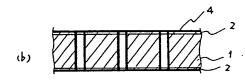
次に第2図により本発明の第2の災施例を示す。 まず回図の如く、絶縁性薄質11にレーザーヒー ▲等を用い、円筒状直孔12を開口する。

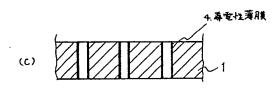
次いで(b)図の如く無電界メッキ相に浸渡すると とにより、絶録性薄膜に開口した円筒状直孔12の 内壁に導電性薄膜、たとえばニツケル薄膜13を被 優する。次に表面に形成された不要のニッケル薄 膜の除去、及び所望の呼みの異方性薄膜を得る為 に、円筒状直孔の内壁が導電性深度で被覆された 絶録性膜を薄く切断することによりは)図の如くの 異方性導電額が完成する。

(発明の効果)

以上述べた如く、本発明は絶縁性薄膜に開口し た円筒状直孔の内壁をメッキする事により、容易 にしかも高密度の異方性導電膜を得ることが可能 である。



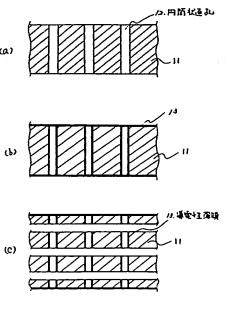




第 1 図

THE PUSSES

特開昭63-58708(3)



• • • • •